

# Growth of High-Tc Superconducting YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-y</sub> Thin Films on Nd<sub>0.2</sub>Sr<sub>0.8</sub>MnO<sub>3</sub> Buffered SrTiO<sub>3</sub>(110)Substrates

賴仕敏、王立民

E-mail: 9314939@mail.dyu.edu.tw

## ABSTRACT

YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-y</sub> (YBCO) thin films have been deposited by rf magnetron sputtering on the (110) plane of SrTiO<sub>3</sub> (STO) substrates with different growth temperatures. The YBCO films were characterized by x-ray diffraction, the atomic force microscope(AFM), magnetization measurement, and resistivity measurement. The x-ray  $\theta$ - $2\theta$  diffraction scans show a good out-of-plane YBCO [110] orientated growth. The x-ray  $\theta$ -scan diffraction shows the in-plane orientations of YBCO [001] parallel to the substrate SrTiO<sub>3</sub> (STO) [001] and YBCO [1?0] parallel to STO [1?0]. The influences of growth temperature on the surface roughness, the superconducting critical temperature, and the resistivity for our YBCO films are studied. The anisotropic transport properties are measured on patterned [110]-oriented YBCO films deposited at 720 oC. The activation energy deduced from the resistivity-temperature measurement shows a stronger pinning in the YBCO [1?0] orientation. The results are discussed.

Keywords : YBCO ; NSMO ; buffer layer

## Table of Contents

封面內頁 簽名頁 授權書 . . . . .	iii 中文摘要 . . . . .
iv 英文摘要 . . . . .	v 謝謝 . . . . .
vi 目錄 . . . . .	vii 圖目錄 . . . . .
x 表目錄 . . . . .	xiii 第
第一章 簡介 1.1 研究背景 . . . . .	1 1.2 研究動機 . . . . .
1 1.3 論文架構 . . . . .	2 第二章 理論 2.1 Anderson-Kim 磁通蠕動模型 . . . . .
3 第三章 實驗儀器 3.1 X-ray 繞射儀 . . . . .	9 3.2 角繞射( -Scan)與原理 . . . . .
10 3.2.1以 -scan鑑定基座平面上晶格方向對稱性之表示圖 . . . . .	11 3.3 薄膜厚度量測 . . . . .
13 3.4 真空鍍膜系統 . . . . .	15 3.5 離子蝕刻系統 . . . . .
18 3.6 原子力顯微鏡 . . . . .	20 3.7 電阻-溫度(R-T)量測系統 . . . . .
22 第四章 實驗儀器 4.1 薄膜成長 . . . . .	26 4.2 薄膜結構分析 . . . . .
27 4.2.1 -scan繞射分析步驟 . . . . .	27 4.2.1-1 YBCO成長STO(001)在基座上 . . . . .
27 4.2.1-2 YBCO成長STO(110)在基座上 . . . . .	29 4.3 電性量測-薄膜微影與蝕刻 . . . . .
第五章 結果與討論 5.1 YBCO薄膜成長在SrTiO <sub>3</sub> (110)與SrTiO <sub>3</sub> (001)之結構分析 . . . . .	31
36 5.1.1 X-ray 繞射分析 . . . . .	36 5.1.2 角繞射分析 . . . . .
36 5.1.2 表面形貌分析 . . . . .	37 5.2 不同成長溫度條件下對薄膜結構與特性影響之分析 . . . . .
42 5.2.2 表面形貌分析 . . . . .	41 5.1.1 X-ray 繞射分析 . . . . .
44 5.2.4 不同成長溫度對電阻率( )與溫度( T )之影響 . . . . .	42 5.2.3 不同成長溫度對磁化強度( M )與溫度( T )之影響 . . . . .
46 5.3 YBCO薄膜在SrTiO <sub>3</sub> ( 110 )上的各向異性討論 . . . . .	47 5.3.1 磁場平行[110]方向，外加不同方向之電流分?析 . . . . .
47 5.3.2 外加不同磁場與電流互為垂直之探討 . . . . .	49 5.4? 緩衝層Nd <sub>0.2</sub> Sr <sub>0.8</sub> MnO <sub>3</sub> 對超導結構與特性之影響 . . . . .
52 5.4.1 外表形貌分析( AFM ) . . . . .	52 5.4.2 不同基座上成長有Nd <sub>0.2</sub> Sr <sub>0.8</sub> MnO <sub>3</sub> 緩衝層樣品之磁化強度變化 . . . . .
54 5.4.3 不同基座上成長有Nd <sub>0.2</sub> Sr <sub>0.8</sub> MnO <sub>3</sub> 緩衝層樣品之電阻率變化 . . . . .	58 參考文獻 . . . . .
56 第六章 結論 . . . . .	60

## REFERENCES

- [1] A. Inam, C. T. Rogers, R. Ramesh, K. Remschig, L. Farrow, D. Hart, T. Venkatesan, and B. Wilkens, Appl. Phys. Lett. 57, 2484 (1990).
- [2] J. P. Zeng, S. Y. Dong, D. Bhattacharya, and H. S. Kwok, J. Appl. Phys. 70, 7167 (1991).
- [3] Y. B. Kim, C. F. Hempstead, and A. R. Strnad, Phys. Rev. 131, 2486 (1963).
- [4] P. W. Anderson, Phys. Rev. Lett. 9, 309 (1962).

- [5] 呂台華、吳景森、洪姮娥，超導體簡介，臺灣書店，1998 [6] 解思深，高溫超導體，牛頓出版股份有限公司，1996 [7] 楊鴻昌，最敏感的感測元件SQUID極其前瞻性應用，物理雙月刊，2002 [8] S. J. Hagen, T. W. Jing, Z. Z. Wang, J. Horvath, and N. P. Ong, Phys. Rev. B 37, 7028 (1988). L. M. Wang, H. W. Yu, H. C. Yang, and H. E. Horng, Physica C 256, 57 (1996).
- [9] W. Wong-Ng, R. S. Roth, L. J. Swartzendruber, L. H. Bennett, C. K. Chiang, F. Beech, and C. R. Hubbard, Adv. Ceram. Mater. Special Issue, 2, 565 (1987).
- [10] S. Poelders, R. Auer, G. Linker, R. Smithey, and R. Schneider, Physica C 247, 309 (1995).
- [11] Microstructure and Josephson phenomenology in 45° tilt and twist Y<sub>ba</sub>2Cu<sub>3</sub>O<sub>7-y</sub> artificial grain boundaries, K. Verbist and G. Van Tendeloo PHYSICAL REVIEW B 1 MAY 1999-I VOLUME 59, NUMBER 17